

공개특허실용신안공보 2000-17호(발행일 2000.5.25)

1. 화학소재분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0028274	B01J 20/02	한국화학연구소	지르코늄 설페이트계 친수성 분리막과 이의 제조방법
특2000-0028333	C08J 5/18	한국화학연구소	고분자 매트릭스를 개질한 전기 광학적 특성 고분자 분산 액정복합필름 및 그의 제조방법
특2000-0028540	B01D 69/14	미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩춰링 캄파니	산화체스캐빈저로서의입자-충진된멤브레인
특2000-0028740	C08J 3/09	다계무라 아끼라	고분자 물질의 수성 분산액의 제조방법
특2000-0029001	B01J 27/053	대구사-휠스 악티엔게젤샤프트	산화질소 저장 촉매
특2000-0029491	B01J 20/02	고키붓산 유겐가이샤	신규흡착제
특2000-0029531	C08J 3/22	엘프 아토크 소시에떼아노님	가황제함유마스터배치
특2000-0029638	B01J 23/50	사이언티픽 디자인 컴파니 인코포레이티드	촉진된은촉매
특2000-0029956	C08J 5/18	미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩춰링 캄파니	신속한루프재제조방법및장치
특2000-0030023	B01J 23/755	한국과학기술연구원	메탄의 이산화탄소 개질반응용 알루미늄 에어로젤 담체 및이를 이용한 니켈-알루미나 촉매의 제조 방법

<고분자 관련>

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0028332	C08L 59/00	한국화학연구소	열과 자외선 개시형 에폭시 수지의 잠재성 경화제와 그것을 함유한 에폭시 수지 조성물 및 에폭시경화물
특2000-0028762	C08L 101/00	제이에스알 가부시끼가이샤	무기 입자 함유 조성물, 이를 사용한 전사 필름 및플라즈마 디스플레이 패널의 제조 방법
특2000-0028772	C08L 71/02	이매지너티브 리서어치 어소우시에트스, 인코포레이티드	포스트-포우밍 투명겔 및 용액
특2000-0028845	C08F 2/00	엘프 아토크 소시에떼아노님	수개의 안정한 자유 라디칼의 존재하의 라디칼 중합
특2000-0029071	C08L 21/00	더 굿이어 타이어 앤드 러버 캄파니	전분 강화 고무의 제조 방법 및 타이어에서의 그의 용도
특2000-0029200	C08L 101/00	요코하마 고무 가부시끼가이샤	열가소성 탄성중합체 조성물, 당해 조성물을 사용한 단열유리, 당해 단열 유리의 제조방법 및 단열 유리 제조용 노즐
특2000-0029207	C08G 77/06	다우 코닝 코포레이션	고순도 옥시알킬렌-개질된 오가노폴리실록산
특2000-0029232	C08G 61/12	니폰 쇼쿠바이 컴파니 리미티드	수용성 도전성 폴리아닐린의 제조방법
특2000-0029281	C08G 77/392	테구사-휠스 악티엔게젤샤프트	황-작용성 폴리오가노실록산
특2000-0029399	C08F 8/00	바이엘 인크	활성화된 할로겐화알킬알루미늄을 사용한 부틸 고무의개선된 제조 방법
특2000-0029556	C08L 67/00	볼프발스로테에이지	이축연신된생분해성및퇴비성필름
특2000-0029618	C08G 18/32	더 다우 케미칼 컴파니	알칸올아민/이산화탄소부가물및이를포함하는 폴리우레탄발포체
특2000-0029695	C08F 2/44	노파르티스 아게	방사선흡수제를중합체에혼입시키기위한방법 및조성물
특2000-0029811	C08G 59/04	시마 스페셜티 케미칼스 홀딩 인코포레이티드	2차알코올의폴리글리시딜에테르
특2000-002989	C08F 220/12	바스프 악티엔게젤샤프트	소량의스티렌을갖는감압성물질
특2000-0029916	C08G 73/02	더 다우 케미칼 컴파니	폴리(아릴아민)및이의필름

2. 환경 및 분리공정분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
실2000-0008927	C02F 1/30	삼성중공업 주식회사	다단계 전자선반응기
실2000-0009290	B01D 39/00	다우닝산업 주식회사	공기정화 매트
특2000-0028293	B01D 69/12	포항종합제철 주식회사	복합막 제조용 비대칭 지지막 제조방법 및 이로부터 제조된 투과성 및 기계적 강도가 개선된 비대칭 지지막
특2000-0028522	C02F 3/34	제일제당 주식회사	계면활성제 함유 폐수의 생물학적 처리방법 및 미생물
특2000-0028523	C02F 3/34	제일제당 주식회사	인돌 및 인돌유도체 함유 폐수의 생물학적 처리방법 및 미생물
특2000-0028746	B01D 3/00	에어 프로덕츠 앤드 케미칼스, 인코오포레이티드	충전 칼럼용 복합 증기/액체 디스트리뷰터
특2000-0029049	C02F 3/28	쿠리타 고교 가부시카가이샤	유기성배수의 혐기성처리장치
특2000-0029818	B01D 17/02	바스프 악티엔게젤샤프트	상분리장치
특2000-0029908	B01D 39/00	다이킨 고교 가부시카가이샤	난연성(難燃性)필터여과재및이를이용한에어필 터유닛

3. 정밀화학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0028380	C09B 69/00	한국산업기술평가원	배트 그린 염료의 제조 방법
특2000-0028596	C09D 5/03	>바스프 코포레이션	액상아미노플라스트수지담체에분산된고형미립자의카르바메이트수지성분을포함하는분말슬러리조성물
특2000-0028744	C09J 131/04	에어 프로덕츠 폴리머, 엘.피	수계 감압성 비닐 아세테이트/에틸렌 접착제 조성물
특2000-0028761	C10G 35/24	바스프 악티엔게젤샤프트	스팀 크래킹에서 조 가스로부터 CO ₂ 및 H ₂ S를제거하는 방법
특2000-0028807	C09B 29/036	바이엘 악티엔게젤샤프트	아조 염료
특2000-0028815	C09K 19/12	미츠비시 가스 가가쿠 가부시키가이샤	페리 유전성 액정 화합물
특2000-0028936	C09C 1/36	도판인사츠가부시키 가이샤	착색 조성물과 그 제법 및 이를 이용한 컬러 필터, 전극기관 및 액정 표시장치
특2000-0029029	C09D 5/00	프리마크 알더블유피 홀딩스, 인크	압출된 불균등 충실 표면 복합재 및 그의 제조 및 이용 방법
특2000-0029057	C09B 62/255	바이엘 악티엔게젤샤프트	신규한 금속 착물 안료
특2000-0029350	C09D 5/44	비아노바 레진스 아크티엔게젤샤프트	2성분 이소시아네이트 가교결합성 시스템을 위한 수회석성원수지로서의, 이온성 그룹에 의해 또는 비이온성 그룹에 의해 안정화된 에폭시 부가물
특2000-0029479	C09D 5/08	메르크 파텐트 게엠베하	내식용코팅물질
특2000-0029485	C09K 19/52	더 거번먼트 오브 더 유나이티드 스테이츠 오브 아메리카, 애즈 레프리젠티드 바이 더 세크러테리 오브 더 네이비 네이벌 리서치 레보러토리	액정조성물및액정정렬층
특2000-0029725	C10L 1/18	엘프 앙타르 프랑스	황함유량이낮은디젤엔진연료

4. 생명공학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0029774	C08B 37/00	듀크 유니버시티	생체내에서의산화질소수송용중합체
특2000-0029783	C07K 14/635	내셔널 리서치 카운실 오브 캐나다	골다공증치료를위한부갑상선호르몬유사체
특2000-0029873	C07K 16/00	씨에스엘 리미티드	면역글로불린의정제
특2000-0030002	C07K 5/06	바스프 악티엔게젤샤프트	트롬빈억제제
특2000-0030004	C07K 5/02	바스프 악티엔게젤샤프트	키니노게나제저해제로서의디펩티드벤즈아미 딘